

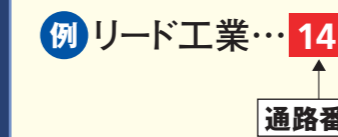
会期: 2011年4月13日[水]~15日[金] (Display 2011に限り、13日はプレスの方のみ10:00~12:00まで入場できます)
開場時間: 10:00~18:00 (15日[金]のみ17:00終了)
会場: 東京ビッグサイト

主催: リードエグジジション ジャパン株式会社
協賛: レーザ加工学会 / レーザ協会 / (社)レーザプラットフォーム協議会

今お持ちの入場者証ですべての展示会にご入場できます。

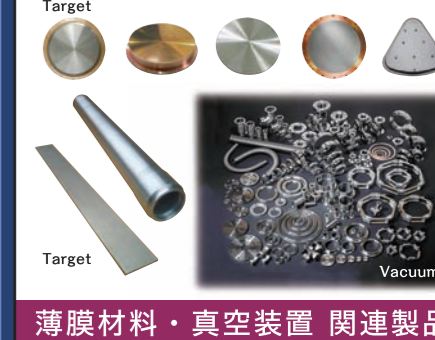
お目当ての会社の探し方

裏面の出展社一覧で、お目当ての会社の小間番号を確認してください。



例 リード工業... 14-9

東6ホール 23-20 ADVANTEC



東5ホール 37-12 IRIIDIAN



ブースNo. 37-24 ハイソル株式会社



opnext WE light IT UP



Main exhibition floor plan for Photonix 2011, featuring various zones like 'High Performance Film Zone', 'New Adhesive Tape Zone', 'Mechanical Zone', 'Processing Technology Zone', and 'Raw Material Processing Zone'. Includes aisle numbers and booth layouts.

Navigation bar with hall entrances/exits (東3ホール, 東5ホール, 東6ホール), VIP rooms, and service counters.

Exhibition floor plan for the 3rd International Touch Panel Technology Exhibition (国際タッチパネル技術展), listing various exhibitors and booth numbers.

Exhibition floor plan for the Optics EXPO (オプティクス EXPO), FTTH Zone, and Laser Processing Technology Exhibition (レーザー加工技術展), listing exhibitors and booth numbers.